

专著信息

| | |
|--------|--|
| 书名 | Y 掺杂Al ₂ O ₃ 高k栅介质薄膜的制备及性能研究 |
| 语种 | 中文 |
| 撰写或编译 | |
| 作者 | 郭得峰,耿为刚,兰伟,黄春明,王印月 |
| 第一作者单位 | |
| 出版社 | 物理学报 54 (12) 371-376 (2005) |
| 出版地 | |
| 出版日期 | 2005年 月 日 |
| 标准书号 | |
| 介质类型 | |
| 页数 | |
| 字数 | |
| 开本 | |
| 相关项目 | 超低介电常数纳米多孔薄膜材料的制备和特性研究 |